



15th Iranian Conference on Optics and Photonics and 1st Iranian Conference on Photonics Engineering University of Isfahan, 27-29 January 2009.



چکیده – روش تنها فاز (POA) به عنوان یک روش متداول در تحلیل و طراحی عناصر نوری پراشی (DOEs) استفاده میشود. ما ابتدا چند ریز عدسی با فواصل کانونی مختلف را بر مبنای این روش طراحی کردیم سپس دقت طرح ها را به وسیله روش تفاضل-محدود حوزه زمان سه بعدی (FDTD) با شرط مزری جاذب لایه کاملاً منطبق (PML) ارزیابی نمودیم. نتایج ارزیابی نشان داد که وقتی میانگین فواصل پرش فاز در ریز عدسی از ۲/۵ برابر طول موج بیشتر باشد، روش تنها-فاز خطای نسبی کمتر از ۲۰٪ در بهره پراش را نشان خواهد داد.

> کليد واژه- ريز عدسي، روش تنها-فاز،FDTD . کد ۲۳۰/۰۲۳۰ - PACS

Accuracy of Phase Only Approach in Micro-lens Design

^{1,2} Seyyed H. Kazemi, ¹* Mir M. Mirsalehi, ¹Amir R. Attari

¹Electrical Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

² Communications and Computer Research Center, Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Phase only approach (POA) is used generally to analyze diffractive optical elements (DOEs) such as micro-lens. This simple approach ignores polarization, internal reflection and resonance phenomena. We used 3-D finite difference time domain (FDTD) with perfect matched layer (PML) absorbing boundary conditions to test several micro-lens that designed based on phase only approach to evaluate the accuracy. If the Phase variation average length is chosen greater than 2.5λ , the error is less than 20% in diffraction efficiency.

Keywords: Micro-Lens, Phase Only Approach, FDTD, DOE.

PACS No: 230/0230

۱– مقدمه

چندین روش برای طراحی عناصر نوری پراشی ^۱(DOEs) استفاده شده است. بسیاری از این روشها از روش تنها فاز ²(POA) برای در نظر گرفتن اثر عنصر نوری پراشی بر موج تابشی بهره میبرند. از جمله این روشها می توان به روش شکل دادن برداری پرتو [۱]، روش زاویه چرخش بهینه [۲]، روش گرشبرگ–ساکستون [۳]، روش تبدیل فوریه تکراری [۴] و روش طیف زاویهای تکراری فوریه تکراری [۴] و روش طیف زاویهای تکراری نفریه تکراری [۴] اشاره کرد. در روش تنها- فاز، تنها اثر عنصر بر فاز موج تابشی در نظر گرفته میشود و از تغییرات دامنه، اثر قطبش، انعکاسات داخلی و پدیده تشدید چشم پوشی میشود. این چشم پوشیها برای عنصری با اجزای بزرگ نسبت به طول موج، قابل پذیرش است، اما وقتی اندازه اجزاء عنصر کوچکتر میشوند، دقت را کاهش داده و در ابعاد بسیار کوچک، روش را نامعتبر میکنند.

از آنجا که کاربرد عناصر نوری پراشی بسیار متنوع است، بررسی دقت روش تنها-فاز برای همه آنها ممکن نیست. در اینجا ما ساختار ریز عدسی را که پیچیدگی کمتری نسبت به سایر ساختارها دارد انتخاب نمودهایم. پارامتر کلیدی در طراحی ریز عدسی فاصله کانونی آن است، حال آنکه ساختارهایی مانند منشعب کنندههای پرتو[†] یا شکل دهندههای پرتو⁶ با پارامترهای بیشتری در گیر هستند.

در بخشهای ۲و ۳ دقت چند ریز عدسی را که با استفاده از روش طیف زاویهای تکراری طراحی شدهاند با استفاده از روش تفاضل-محدود حوزه زمان⁶ (FDTD) با شرط مرزی جاذب لایه کاملاً منطبق⁷ (PML)، ارزیابی نموده-ایم. بخش آخر را نیز به نتیجه گیری اختصاص دادهایم.

۲- طراحی ریز عدسی
روش طیف زاویهای تکراری در مرحله تحلیل شامل

- ² Phase Only Approach
- ³ Iterative Angular Spectrum Approach

- ⁵ Beam shapers
 ⁶ Finite Difference Time Domain
- ⁷ Perfect Matched Layer

ترکیبی از دو روش تنها فاز و روش طیف زاویهای میباشد. در اینجا روش طیف زاویهای به منظور شبیه سازی پدیده انتشار موج در پشت عنصر نوری پراشی استفاده میشود. از آنجایی که روش طیف زاویه ای روشی دقیق است، خطا در طراحی تنها به روش تنها-فاز بر می گردد. تابع انتقال در این روش برای حالت دوبعدی به صورت زیر است [۶].

$$H(f_x, f_y) = \exp\{jk \, z[1 - \lambda^2 (f_x^2 + f_y^2)^{\frac{1}{2}}]\}$$
(1)

که در این رابطه Λ طول موج نور در محیط انتشار، k عدد موج، z فاصله صفحه خروجی عنصر نوری پراشی از صفحه مشاهده، $^{1/2}(1-)=j$ و f_x و f_y فرکانس های فضایی در جهت های X و Y هستند. با محاسبه طیف زاویهای میدان در خروجی عنصر و ضرب آن در این تابع، طیف زاویهای میدان در صفحه کانونی محاسبه میشود. در صورت عدم انطباق توزیع محاسبه شده با توزیع مطلوب، دامنه میدان تصحیح می شود و انتشار به عقب به وسیله عکس تابع انتقال انجام میپذیرد و عنصر نوری پراشی با توجه به میدان برگشتی تصحیح میشود. این فرایند برای دسترسی به توزیع شدت مطلوب یا برآورده شدن معیار تعریف شده توسط طراح، تکرار میشود.

توزیع شدت مطلوب برای ریز عدسی به صورت یک تابع ضربه در صفحه کانونی در نظر گرفته شده است و دسترسی به حداکثر بازده در لوب اصلی (گل برگ اصلی)، معیار تکرار است. این بازده به صورت

$$DE = \frac{\iint_{W} I(x, y) dx dy}{\iint_{All} I(x, y) dx dy}$$
(Y)

تعریف شده است. در رابطه بالا I توزیع شدت محاسبه شده در صفحه کانونی است و پنجره W منطبق بر سطح لوب اصلی ریز عدسی انتخاب شده است. انتگرال مخرج روی تمام صفحه کانونی محاسبه شده است. ریز عدسیها در مربعی به ابعاد ۲۱۵۸×۸۵۸ ($\lambda=5$ µm) در یک قطعه سیلیکن به ضریب شکست $n_2=3.4$ طراحی شدهاند.

¹ Diffractive Optical Elements

⁴ Beam fanners





شکل ۲: مقاطع عرضی توزیع شدت در صفحه کانونی (شکل بالا) و ریز عدسی های طراحی شده (شکل پایین) با فواصل کانونی (الف) 2λ، (ب) 10λ (ج) 80λ. (منحنیهای خط پر شدت به دست آمده

۳- ارزیابی ساختارهای طراحی شده

ناحیه محاسباتی FDTD شامل ریز عدسی است که در شکل ۱ برش طولی آن نشان داده شده است. در این شکل به منظور اعمال یک موج به ساختار، دو ناحیه میدان کل و میدان پراکندگی را تعریف کردیم. برای ایجاد شرط مرزی جاذب نیز از روش لایه منطبق کامل غیرتفکیک شده[^] بهره برده ایم [۷]. اندازه مش در FDTD برای سه شده[^] بهره برده ایم [۷]. اندازه مش در FDTD برای سه بعد مساوی و برابر $[25]_{x}=\delta_{x}=\delta_{y}=\delta_{z}=\lambda$ انتخاب شده است. گام زمان نیز برابر $(2c)_{x}=\delta_{x}=\delta_{z}=\delta_{z}=\delta_{z}=\delta_{z}=\delta_{z}=\delta_{z}=\delta_{z}$ لایه Lati نیز برابر (2*c*) آزاد می باشد. عمق ناحیه پراکندگی و لایه PML مساوی و هرکدام برابر $x\delta$ انتخاب گردید. میدان تابشی یک موج مسطح یکنواخت با قطبش خطی در جهت *x* که در زمان به صورت پالس گوسی باریک مدیده است که در این رابطه $E_{xinc}=\exp[-(t-t_{d})^{2}/(2w_{t}^{2})]$ شده است که در این رابطه $t_{d}=4\delta_{t}$ و $t_{d}=4\delta_{t}$ به ترتیب زمان تاخیر و پهنای پالس هستند.

با بهره گیری از FDTD توزیع میدانهای الکتریکی و مغناطیسی ($\mathbf{E} \in \mathbf{H}$) تا $200\delta_t$ در صفحه خروجی \mathbf{P}_0 معناطیسی ($\mathbf{E} \in \mathbf{H}$) تا بالامی میدانها در این صفحه بدست آمده و سپس تبدیل فوریه میدانها در این صفحه محاسبه میشود. در مرحله بعد با بهره گیری از روش طیف زاویه ای، برای هرکدام از مؤلفه های میدان به طور مجزا، توزیع میدان در صفحه کانونی \mathbf{P}_1 به دست میآید. توزیع شدت در صفحه کانونی با استفاده از رابطه

$$I(x, y) = \frac{1}{2} \operatorname{Real} \{ \mathbf{E} \times \mathbf{H}^* \} . \hat{a}_z \qquad (\mathbf{Y})$$

محاسبه می شود. شکل ۲ (الف)، (ب) و (ج) سه نمونه ریز -عدسی طراحی شده و برشی از توزیع شدت آنها را در صفحه کانونی نشان می دهد.



⁸ Unsplit step perfect matched layer

از POA و منحنی های خط چین شدت محاسبه شده از روش FDTD را نشان میدهند.)

این سه شکل نشان میدهند با افزایش فاصله کانونی، ۲، میانگین فاصله پرشهای متوالی، Λ ، افزایش یافته و منحنى شدت بدست آمده از روش تنها فاز به منحنى شدت واقعی که از روش FDTD به دست آمده نزدیک می شود. شکل ۳(الف) امکان مقایسه مقادیر بازده پراش را که ازطراحی و ارزیابی سی عدد ریز عدسی به دست آمده-است، فراهم مینماید. این شکل نشان میدهد هنگامی که بیش از λ 2.5 λ است خطای نسبی بازده پراش کمتر از Λ است و با افزایش Λ خطا کاهش می یابد. شکل 20%۳(ب) نیز همین تغییرات را بر حسب فاصله کانونی نشان مىدهد. شكل اخير نشان مىدهد كه روش تنها-فاز براى طراحی ریز عدسی هایی با فاصله کانونی کمتر از 25۸ دقت کافی را ندارد. همچنین انتخاب طول موج $\lambda=5\mu m$ و سیلیکن به عنوان ماده فقط برای محاسبات است و به كليت نتيجه گيرى لطمه نمىزند بنابراين منحنىهاى شکل۳ مستقل از طول موج و ماده دیالکتریک هستند. تنها عاملی که روی این منحنی ها اثر دارد ابعاد ریز عدسیها است. بزرگ یا کوچک انتخاب کردن ابعاد ریز عدسیها تنها روی توان موجود در خارج از لوب اصلی اثر می گذارد و محدوده اعتبار روش را تغییر نمی دهد.







شکل۳ (الف) تغییرات بازده پراش برحسب میانگین فاصله پرش فاز (ب) تغییرات بازده پراش برحسب فاصله کانونی، منحنیهای خط پر

با روش تنها-فاز و منحنیهای خط چین با روش FDTD محاسبه شده است.

۴- نتیجهگیری

با ارزیابی دقت روش تقریبی تنها-فاز به وسیله روش FDTD که مبتنی بر حل معادلات ماکسول است، اعتبار آن بررسی شد. در فواصل کانونی بیش از 25۸ یا به طور معادل در هنگامی که میانگین فاصله پرشهای فاز متوالی، بزرگتر از 2.5۸ باشد، روش تنها-فاز با خطای کمتر از 20% در بازده پراش،معتبر است. دقت این روش با افزایش فاصله کانونی یا بزرگ شدن میانگین فاصله پرش-های متوالی بهتر میشود.

مراجع

- [1] T. G. Jabbour and S. M. Kuebler, *Vectorial beam shaping*, Optics Express 16, 7203 (2008).
- [2] J. Bengtsson, Design of fan-out kinoforms in the entire scalar diffraction regime with an optimal-rotation-angle method, Appl. Opt. 36, 8435 (1997).
- [3] R. W. Gerchberg and W. O. Saxton, Practical algorithm for the determination of phase from image and diffraction plane pictures, Optik 35, 237 (1972).
- [4] F. Wyrowski and O. Bryngdahl, Iterative Fouriertransform algorithm applied to computer holography, J. Opt. Soc. Am. A 5, 1058 (1988).
- [5] S. D. Mellin, G. P. Nordin, Limits of scalar diffraction theory and an iterative angular spectrum algorithm for finite aperture diffractive optical element design, Optics Express 8, 706 (2001).
- [6] J. W. Goodman, Introduction to Fourier Optics, Roberts & Company, Englewood, (2005).
- [7] D. M. Sullivan, An unsplit step 3-D PML for use with the FDTD method, IEEE Microwave and Guided Wave Letters 7, 184 (1997).